PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-278979

(43)Date of publication of application: 16.11.1988

(51)Int.CI.

CO9D 3/82

(21)Application number: 62-113532

(71)Applicant : SANRUUKU:KK

GURASUMITSUKU KOGYO KK

(22)Date of filing:

12.05.1987

(72)Inventor: KUBO TETSUJIRO

KOBAYASHI NOBUTAKA NAKAMURA KATSUHIKO

(54) COMPOSITION

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a composition which can give a noncrazing film excellent in heat resistance and adhesion, by dissolving two specified silanols and colloidal silica in a lower aliphatic alcohol of a limited water content and hydrolyzing the silanols by adding an acid to the solution.

CONSTITUTION: 50W95wt.% CH3Si(CH3O3) is mixed with 50W5wt.% Si(CH3O4), and the obtained mixture is further mixed with 5W50wt.% based on this mixture, colloidal silica. The resulting mixture is dissolved in a lower aliphatic alcohol containing water in an amount necessary to hydrolyze CH3Si(CH3O)3 and Si(CH3O)4 to a degree of hydrolysis of 100W80% for each, the pH of the resulting solution is controlled to 3W6 by the addition of an acid (e.g., acetic acid), whereupon CH3Si(CH3O)3 and Si(CH3O)4 are hydrolyzed to give the purpose coating composition comprising a lower aliphatic alcohol solution of a partial hydrolyzate of the silanols formed by hydrolysis.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2000 Japanese Patent Office

母公開特許公報(A) 昭63-278979

(Spint Cl. 4

證別記号

厅内整理番号

④公開 昭和63年(1988)11月16日

C 09 D 3/82

PMV

7224 - 41

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

多発明の名称 組成物

郵特 願 昭62-113532

哲治郎

每出 願 昭62(1987) 5月12日

電発 明 者 久保 東京都渋谷区渋谷2丁目5-12-408

包発 明 者 小 林 信 隆

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目36番17号301 株式 会社サンルーク内

母祭 明 者 中村 勝 彦

東京都墨田区業平2丁目18番8号 グラスミック工業株式 会社内

②出 願 人 株式会社 サンルーク 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目36番17号301

グラスミツク工業株式

東京都墨田区業平2丁目18番8号

会社

砂代 理 人 弁理士 宫本 隆司

田田 茶田

1 発明の名称

⑪出 願 人

組成物

2 特許請求の範囲

(CHaO)』を共に水分量が加水分解率 100%~80%に必要な量に限定された水 分量を含む低級脂肪族アルコール・水溶液 に復合寝解せしめ、加水分解により生成さ れるシラノールの部分縮合物の低級脂肪族 アルコール・溶液であるアルコール性組成 物であり、この組成物に含まれるシラノー ルの50~95% (重量) が C.H.a.S.i.(C.H.a.C.) a. であり、残りが (3) 酸が、酢酸であることを特徴とした特許 S i (CHa G) . である. さらに、この シラノールの合計量の5~50%のコロイ 下状シリカを含み、この液状組成物が 3.0

(1) 式CHaSi(CHaO)aと式Si

を特長とする組成物。

- (2) 式CHn Si (CHa O) a と式Si (CHaO) 4 を共に低級脂肪族アルコー ル・水溶液に混合溶解せしめ、加水分解に より生成されるシラノールの部分縮合物の 低級脂肪終アルコール・溶液であるアルコ ール性組成物であり、この組成物に含まれ るシラノールの50~90%(重量)が CHaSi(CHaO)aであり、残りが Si (CHn O) 4 である。さらに、この シラノールの合計量の10~30%のコロ イド状シリカを含み、この液状組成物が 4.0~ 6.0のPHを示すに必要な酸を含む ことを特長とする特許請求の範囲第1項に 記載の組成物。
- 欝求の範囲第1項または第3項に記載の組 成物と製造方法。

~ 6.0のPHを示すに必要な敵を含むこと 3 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

(従来の技術)

本発明に関する先行技術では、

式 C H a S i (0 H) a のシラノールのアルコール・水溶液中コロイド状シリカの分散系を含むものが提案されている(ダウ・コーニング社・特許公銀 昭 5 2 - 3 9 6 9 1)。

(発明が解決しようとする問題点)

この方法で作られる組成物はアルコール・水性

としては協水性として現れる)等が複雑に作用して、 買表面に局部的なゲル化部分を多く発生・ 視覚的には斑点量を示し、通常「ブツ」と称されるものを数多く作る。これはこのような組成の塗料組成物においては避けられない基本的な現象である。この「ブツ」と称する局部的なゲル部分は一方においては、 膜を形成する過程において生っている。 においては、 膜を形成する過程において生ずの においては、 膜を形成する過程において生で 下を防ぐ役割を果たしている。

この多くの局部的なゲル部が収達のとき生じる内部の力を遮断、分散するためで、ピピクルに、類解派加したような効果を生む。この代わりに、表面の『ブツ』は、大きなピンホールを形成して、表面保護性を労化し、その上に製品の美観を著しく損なう結果になっている。また、保存性も思くて25℃で48時間程度である。この理由のたかいた。この先行技術は現在まで発ど実用化されている。

《問題点を解決するための手段》

本発明に係る組成物は、以上の問題点に鑑み

であり、水を含んでいることを容認していることが後で述べるような致命的な欠陥を塗譲に生じることになった。 C.H.a. S.i. (C.H.a. O.) a. を加水分解によって C.H.a. S.i. (C.H.) a. にするに必要な水分量は次の式からきまる。

 $\begin{array}{c} C \text{ H }_3 \text{ S : } (C \text{ H }_3 \text{ O}) \text{ }_3 + 3 \text{ H }_2 \text{ O} \\ \hline \\ C \text{ H }_3 \text{ S : } (O \text{ H}) \text{ }_3 + 3 \text{ C H }_3 \text{ O H} \end{array}$

136gのCHaSi(CHaO)ュを加水分解するのに必要な水(3H2〇)は54gである。加水分解完了に於いてこの水は全てメタノールに転化している。この先行技術による塗譲は他のものに比べひびわれが生じにくく、また、密着性がよい。

しかし、シラノールの共宿剤が、メタノール、イソブルビルアルコール等と水から成り、このうち水が40~70%を占めていることから、この加水分解に必要量に比べて過剰な水の存在と、シリカコロイド粒子の表面活性、さらによく知られているCH3 基の示す水との非規和性、(膜特性

て、これを以下のごとくに為して解決した。 かち、本発明がこの先行技術と大きく相違するの の一つは、組成物に水が合まれていなはないアル る。つまり、本発明にかかる組成物であるいかはないアルコール容 ではなく、アルコール容 ではなく、この条件を守りながらし、ないで ことである。また、この条件を守りながらし、 でしたである。まなな関係を表していると でもれた防ぎに必要ななにしる。 でしたののではないである。 でもれた防ぎに必要なながらし、たためので を必要量加えていると言うので

シリカのコロイド粒子は通常水分散系とある。 あされ、シリカの含有量は20%程度で有せせる。 のために必要量のコロイドシリカを含有せせきを 力とすると、加水分解に必要な水分量をしてはこのは 大る。本発明に於いてはこのは重しては固めては スール分散系のシリカゾル(市販のものは中の スールの一部と考え、加水分解に必要量 コールの一部と考え、加水分割により、必要量の水分量を利用することに なだけの水分量を利用することにより、必要量の水分量を利用することに イド量を任意に加えることが出来た。 以下に、本発明に係る組成物と製造方法の具体的 な構成を詳細に述べる。

(作用)

ここで、本発明の新規な組成物を構成する物質の果たす役割、またその構成比率等における制限 条件の理由等を述べる。シラノールの主成分とし

電荷を帯び、お互いに反発し合い、結合、凝集することなく宿液中で安定した均一な分散系を保っている。

仮に、このシリカのコロイド粒子と

CHaSi(OH)。だけである場合は、ことでの(OH)。だけである場合は、イイを取り巻き包み込むが、その外側にCHa基のをが出来てコロイド粒子のみがけ上の大きいの大きくなって、CHa基を含んだ、発味性のないにはである。これはCHa基を含んだ、発生のいでは、まない方分熱せられて、SiーOとCHa基を頂が充分熱せられて、SiーVをははままでは、シラノールを強りが出来ない。このように重ね塗りが出来ないる。

このような結合力の弱い部分の存在は局部的に大きなピンホールを作ることになり、均一で概定な膜を作ることに反する。このためには、シリカコロイドの周辺をSi(OH)』で包み、CHa 基の皮のような部分を出来ないようにすることである。すてに良く知られていることであるが、

てCHaSi(OH)aを用いる理由であるが、分子構造上の特長はSiに直接結合しているCHa基の存在である。このCHaは、加水分解によっても影響を受けず、そのまま残ってCHaSi(OH)aのSiと結合する。このCHaが残っているために、組成物に造瞑性を付与している。これがなければ、強い瞑は出来ず、膜は容易に粉末化する。このは使精性の概念で明らか

S I (C H n O) 4 のみの遺譲性の弱さで明らか である。

コロイド状シリカの分散系を含有せしめる理由は、セメントの壁や床を作るときのセメントに混 人する砂の役割を考えれば分かり易い。

シリカのコロイド粒子は、通常10~30μm のものが用いられるが、粒子表面は活性化された 状態にあり、水酸イオン(Ο H ⁻)と結合し、陰

Si (OH) 4 が、シリカコロイドと強く結合するゆえに、これが可能になるのである。

因みに、Si(OH)。の加水分解は、次の式で表される。

したがって、 152g の S i (C H a O) 4 を 100%加水分解するに必要な水の量は3 6 g である。

Si(CH30) 4 + 2 H2 0 Si02 + 4 CH3 0 H

以上で、

であることが好ましく、特に適明な被膜を得た。 い場合には平均粒径が約30㎜以下であることが 好ましい。本発明のチタニア微粒子としては、 四塩化チタン等を加熱分解して得られるチタニ ア複粉末を使用できるが、チタン塩の加水分解。 物を酸で解認する方法やその他の公知の方法で 特に、本出額人が先に出額した特顯昭62-25295 3号出願の明細書に記載した方法で得られるチ タニアゾルは、透明性に優れ、pH 2 ~11の範囲 で安定であり、有機溶媒との混和性も良好であ るので、本発明のチタニア微粒子供給頭として 好道である。ちなみに、従来のチタニアゾルは 一般にアルカリ性領域では不安定であるので、 これを被覆用組成物のチタニア源に使用する場 合は、組成物を酸性に保持しなければならない。 が、天然大理石は酸に侵されるので、このよう な組成物は天然大理石被覆用には使用できない。 チタニア微粒子の配合割合は、シリカ微粒子 の場合と简様、(a)成分の量を(RSi〇ゥ/ュ+

は、10~30vt / 程度である。また、本発明の被 実施例 1 夏用組成物には、その使用目的に応じてタレ止: め剤、湿潤剤、硬化剤、レベリング剤等の塗料 一般に使用される適当量の黍加剤が配合可能で ある。姜材への塗工は、スプレー、ロールコー ター、ハケ塗り等任意の手段で行うことができ、 強工後は自然乾燥するか、あるいは約400℃以 下の進度で加熱乾燥することで、基材表面に目 的の被膜を形成させることができる。 被腹の厚 さは約1~5 4 であれば、その玄頂に所期の性 能を発揮させることが可能である。

[藻明の効果]

本発明の被覆用組成物は、従来の類似品に比 較して長期間安定であるばかりでなく、基材と の密港性、被膜の耐痰傷性、耐熱水性、耐光性、 耐酸性等の各点に優れ、特に天然大理石の保護。 護としては、大理石との密着性及び酸性物質に、 よる汚染に対する耐久性で運れた効果を発揮す。 ã.

〔寒 笼 粥〕

SiOュ)で算出した場合に於いて、その100重 量部当り0.02~15重量部、好ましくは0.05~10 重量部の範囲にある。0.32重量部未満ではデタ ニアを添加した効果が発現せず、15重量節を超 えると、粗成物がゲル化又は凝集するなど安定 性が低下し、塗護の透明性も低下する。天然大 得られるチタニアゾルを用いることが好ましい。 理石被覆用に組成物を使用する場合は、シリカ なると、強張が白化する不都合が生ずるので、 天然大理石を対象とする被覆用組成物にあって は、チタニア微粒子の配合量を上記の算出基準 で1.5重量部以下とするのがよい。

> 本発明の被覆用組成物の分散媒は、一般に本 発明のアルコキシシラン化合物を部分縮合物に 加水分解するに際して使用された有機容媒であ る。従って、この分散媒には少量の水の共存が 許される。被覆用組成物中の(a)成分の量は、 形成させようとする被膜の厚さや組成物の塗工 方法を勘案して任意に選ぶことができるが、標 準的には、本発明の被覆用組成物の固形分換度

モノメチルトリメトキシシラン100gと、テト ラメトキシシランの部分縮合物(平均分子量470、 三菱化成製の「メチルシリケート51」)37gと、イ ソプロピルアルコール130gを混合し、充分提押 した。これに0.4vt%の酢酸水溶液151gを添加し、 50℃で60分間加熱した。こうして得た部分縮合 物を25℃まで冷却した後、平均粒径12mmのシリ カ粒子がイソプロピルアルコールに分散した Si0x護度30vtがのシリカゾル(無葉化成工業製の 「OSCAL」)を21g添加して被覆用組成物(A)を調製 Lite.

実施例2~4

- 組成物(ム)の調製において、シリカゾルの配 合量支びシリカ粒子の平均粒径を変化させた以 外は、実施例1と同様にして表一1に示す被覆 - 用租政物(B).(C),(D)を翻製した。

実施頒5

一中均粒径30maのTiOg粒子がイソプロピルアル コールに分数したT10。遺类10vesのチョニマグ

菱化成製) 3 0 gを用意し、これらを3 0 分間技 ・ 供しながら混合する。

さらに、メタノールシリカゾル (SiOs30 %) (日産化学製)を 100g加え30分損伴しながら混合する。以上により出来る液をA液とする。

| 蒸留水(市飯) 5 0 gとイソブルビルアルコール (市飯) 250gを3 0 分間よく撹伴しながら混合する。これに、氷醋酸を添加しPHを 4.5に調整する。これを、B 液とする。

このAとBの2被を混合する。この混合は、A 液をよく撹伴しながらB液を徐々に加え、加え発 力ってから30分間撹伴する。この撹伴時に発熱 反応を示し、液温は約40℃を示す。この5日間に して得られた液を起封し、室温25℃で5日間貯 減チール板等を用いている50× 150× 0・2 かってあるでではよって表面に塗膜を作り 25℃の空気中に10分間水平に放置する。

つぎに、空気温度 200℃の加熱炉中に入れて、

つきに、コロイダルシリカ水分散液(Si〇2 20%)(日産化学製)を62.5g(この内50g が水)とイソブルビルアルコール 200gを撹伴し ながら混合し、氷醋酸を加え、PHを 4.5に調整 する。これをB液とした。

A、B両液を撹伴混合する。この混合は、A液よく撹伴しながらB液を加え、その後30分撹件する。この熟成は25℃で5日間行った。こうしてできた物をテストしたところ、以下のごとき大変良い効果が認められた。

- (a) 実施例その1と同様に発熱反応を示した。 (b) この液を用いて実験例その1と同様なテストを無したところ、同様な良好な結果を得た。
 - (発明の効果)

本発明に係る組成物は、以上の如き様成に為し た故に、以下のことき大きな効果が生じた。

すなわち、この組成物をつくるに必要な原料素 材はすでに他の目的の為に大量製造市販されているもので足りるため比較的安価であり、また、こ の組成物をつくること目体特別高価な製造設備や 3.0分後に取り出す。かようにして出来た物は、以下のごとき非常に良好な効果が認められた。

- (a) これらの試験片について、まずセロテーブ テストおよびこばん目テストによる密署度試験を 行ったがいずれも良好であった。
- (b) JIS規格による塩水暗霧テストを 500時間行ったが、全て長好であった。
- (c) 表面硬度は、鉛氢硬度H7~8を示した。
- (d) 外観検査で、いわゆる「ブツ」の発生は見られなかった。
- (e) 膜厚は平均約5ミクロンであった。
- (f) 空気中で 300℃にて10分間加熱したが、 表面は酸化による変色を示さなかった。塗膜を作 らなかった。餌板は、赤餌色に代わり、つぎに質 白色になった。

実験例その2

まず、実験例その 1 で用いたと同じ C H a S i (C H a O) a を 7 O g 。 C H a (C H a O) a を 3 O g 用意し、これらを 撹伴しながら混合し A 徹とした。

複雑な工程、高度な技術を必要としないものである。

そして、ひびわれや「ブツ」のない、基材との 密着性の良い、すでに述べた優れた物性を備えた 塗膜を作ることの出来る組成物であり、それが容 島に製造可能となった。

特許出願人

株式会社 サンルーク グラスミック工業株式会社